# О структуре тонких пленок монооксида германия

© К.Н. Астанкова<sup>1</sup>, В.А. Володин<sup>1,2</sup>, И.А. Азаров<sup>1,2</sup>

 <sup>1</sup> Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук, 630090 Новосибирск, Россия
<sup>2</sup> Новосибирский государственный университет, 630090 Новосибирск, Россия

E-mail: as-tankoff@ya.ru

Поступила в Редакцию 24 августа 2020 г. В окончательной редакции 28 августа 2020 г. Принята к публикации 28 августа 2020 г.

> С помощью оптических (спектроскопия комбинационного рассеяния света, инфракрасная спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия) и электронно-микроскопических методов установлено, что атомная структура пленок монооксида германия стехиометрического состава соответствует модели случайных связей, без формирования нанокластеров германия. Данная структура метастабильна и трансформируется в структуру случайной фазы при температуре 260°С и выше. Причиной метастабильности твердого GeO может являться наличие внутренних механических напряжений в атомной сетке.

Ключевые слова: монооксид германия, метастабильность, модель случайных связей.

DOI: 10.21883/FTP.2020.12.50228.9508a

# 1. Введение

Проведенные ранее исследования показали, что окислы германия (GeO<sub>2</sub> и GeO<sub>x</sub>) могут быть перспективны для создания мемристоров благодаря высокой плотности дефектов (вакансий кислорода), которые являются ловушками для носителей заряда [1,2]. Предполагают, что мемристивный эффект в окислах германия связан с образованием и аннигиляцией проводящих филаментов из кислородных вакансий при смене знака управляющего напряжения [3]. Также германиевые включения в GeO<sub>x</sub> могут выступать как глубокие ловушки для электронов и дырок [4]. Чтобы до конца понять природу мемристивного эффекта, необходимо знать структуру GeO<sub>x</sub>. В отличие от хорошо изученных германия и диоксида германия [5], данные о структуре твердого монооксида германия практически отсутствуют в силу его метастабильности [6,7]. Как известно, при T > 200°C монооксид германия начинает распадаться на гетерофазную систему, состоящую из диэлектрической матрицы GeO<sub>2</sub> с нанокластерами Ge [8], а при  $T > 400^{\circ}$ С может испаряться в виде газа GeO [9]. Следовательно, в процессе исследования пленок GeO внешнее воздействие (термическое, пучком электронов, ионов, фотонов) может привести к их распаду или испарению [10, 11].

По литературным данным моноокись германия является аморфной [12,13]. Некоторые исследователи связывают аморфную структуру монооксида германия и его нерастворимость в воде с тем, что, возможно, он полимер по природе [13]. Авторы работы [6] сообщают о том, что им удалось получить кристаллический монооксид германия в виде порошка. Его кристаллы имели форму плоских квадратов, прямоугольников, реже параллелограммов. Совокупность кристаллооптических данных свидетельствует о низшей сингонии кристаллов (вероятно, моноклинной). В работе [7] синтезировали порошок монооксида германия, который оказался кристаллическим диамагнитным веществом. По мнению авторов, это свидетельствует об отсутствии в его строении олигомерных цепочек с  $sp^2$ -гибридизованными атомами Ge, в отличие от структуры моноокиси кремния. Различие структур, вероятно, связано с наличием у атомов Ge d-электронов.

В настоящей работе исследуется атомная структура тонких пленок стехиометрического монооксида германия с помощью электронно-микроскопических и оптических методов (спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС), ИК-спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)). Обсуждается вопрос о возможных причинах метастабильности твердого монооксида германия.

# 2. Методика эксперимента

Тонкие пленки монооксида германия были получены в двухстадийном процессе. На первой стадии на пластине кремния формировали композитную пленку, состоящую из смеси нанокластеров германия и диоксида германия, с предельно точным соотношением компонент Ge:GeO<sub>2</sub> = 1:1 моль. Эту пленку (гетерослои GeO<sub>2</sub> (Ge-HK)) получали в процессе химического осаждения из газовой фазы пересыщенных паров GeO при пониженном давлении в проточном реакторе и последующего распада твердого монооксида германия: 2GeO  $\rightarrow$  GeO<sub>2</sub> + Ge [14]. На второй стадии гетерослои GeO<sub>2</sub> (Ge-HK) переменной толщины (100–400 нм) испаряли в вакууме путем термического нагрева до температуры 550–600°C в течение 3–5 мин и осаждали

пары GeO на холодную (находящуюся при комнатной температуре) подложку. С помощью сканирующей эллипсометрии ранее было установлено, что гетерослои GeO<sub>2</sub>(Ge-HK) полностью испаряются с подложки в ходе данного процесса. Используя данные спектральной эллипсометрии и расчеты по модели Бруггемана, была определена объемная доля аморфного кластеризованного германия и стекловидной матрицы GeO2 в гетерослое — ~ 25 и 75% соответственно [15]. Эти значения близки (с учетом погрешности) к значениям объемной доли германия ( $\sim 30\%$ ) и GeO<sub>2</sub> ( $\sim 70\%$ ) в гетерослое, полученным из расчета молярных масс и молярных объемов, если мольное соотношение Ge и GeO<sub>2</sub> составляет 1:1. Таким образом, можно заключить, что данный метод синтеза позволяет получать тонкие однородные пленки GeO стехиометрического состава. В экспериментах изучали пленки монооксида германия толщиной  $\sim 10$  и 55 нм.

Структура слоев GeO исследовалась с помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) марки JEM-2200FS с разрешением 0.19 нм при ускоряющем напряжении 200 кВ в конфигурации поперечного среза.

Спектры КРС регистрировались при комнатной температуре в геометрии обратного рассеяния с помощью спектрофотометра T64000 Horiba Yobin Yvon с микро-приставкой. Для возбуждения КРС использовался Ar<sup>+</sup>-лазер с длиной волны 514.5 нм. Луч лазера был слегка расфокусирован и имел диаметр на поверхности образца ~ 12 мкм, мощность — 2 мВт, что позволило избежать перегрева образцов и распада монооксида германия. Спектральное разрешение было не хуже чем 1.5 см<sup>-1</sup>.

Спектры ИК-поглощения снимали при комнатной температуре на фурье-спектрометре Perkin-Elmer 2000 при спектральном разрешении 4 см<sup>-1</sup>. Чувствительность при исследованиях на поглощение или пропускание веществом ИК-излучения обычно ограничена толщиной слоя ~ 30 нм, поэтому в эксперименте использовали пленки GeO толщиной ~ 55 нм.

Методом РФЭС в работе определяли стехиометрический состав пленок GeO. РФЭС-спектры измеряли на фотоэлектронном спектрометре фирмы SPECS (Германия) с использованием полусферического анализатора РНОІВОЅ-150-МСД-9 и рентгеновского монохроматора FOCUS-500 (излучение Al $K_{\alpha}$ ,  $h\nu = 1486.74$  эB, 200 Bт). Образец прикреплялся на двухсторонний медный проводящий скотч. Стоит отметить, что поверхность пленки GeO не подвергалась травлению ионами аргона для удаления загрязнений и окисла, так как это могло привести к его распаду. Узкий спектральный регион Ge3d был измерен при энергии пропускания анализатора 10 эВ. С помощью программы XPS Peak 4.1 было проведено разложение региона Ge3d на отдельные спектральные компоненты и определен вклад каждого из состояний германия в общий спектр.



Структурный анализ пленки GeO методом ПЭМ на поперечном срезе не обнаружил каких-либо особенностей. На рис. 1 видно, что пленка GeO имеет аморфную структуру, и в ней отсутствуют кластеры Ge.

Si-substrate

В КРС-спектре пленки GeO в диапазоне  $240-330 \,\mathrm{cm}^{-1}$  не обнаружено пиков от каких-либо известных веществ (рис. 2, кривая 1). Это указывает на то, что в пленке отсутствуют связи Ge-Ge в концентрации, достаточной для обнаружения, т.е. нет кластеров германия (согласуется с данными ПЭМ). По-видимому, как и в случае локальных связей Si-Si [16], сечение КРС от одиночных связей Ge-Ge гораздо меньше, чем от тех же связей, но в составе нанометрового кластера. Поэтому для их обнаружения в спектре толщина пленок должна быть на 2 порядка больше (несколько микрометров). Следует также отметить, что из всех спектров был вычтен спектр от подложки кремния, так как от монокристаллического кремния присутствует сигнал КРС в диапазоне 305 см<sup>-1</sup>, связанный с двухфононным рассеянием на поперечных акустических модах. После кратковременного отжига пленки GeO в вакууме при температуре 260°С возникает широкая полоса вблизи 275-280 см<sup>-1</sup>, которая соответствует рассеянию света на локальных колебаниях в аморфном германии (рис. 2, кривая 2). Таким образом, пленка GeO начинает распадаться на матрицу GeO<sub>2</sub> и кластеризованный германий. При повышении температуры отжигов интенсивность данной полосы возрастает (рис. 2, кривые 3, 4), что указывает на увеличение количества аморфных кластеров Ge в пленке GeO. Колебания Ge-O связей в аморфном GeO

5 nm



**Рис. 2.** Спектры КРС пленки GeO толщиной 55 нм: *1* — до отжига; после серии отжигов: *2* — 260°С/6 мин, *3* — 290°С/4 мин, *4* — 320°С/4 мин.

не являются запрещенными в КРС, но их сечение крайне мало (вследствие того что КРС в данных условиях далеко от резонансного). Поэтому их лучше исследовать с помощью ИК-спектроскопии, что и было сделано далее.

В ИК-спектре поглощения пленки GeO обнаружена широкая полоса в области 770 см<sup>-1</sup> (рис. 3, кривая *I*). Она соответствует валентным асимметричным колебаниям кислорода в мостике Ge-O-Ge монооксида германия [8,12,17]. Более слабую полосу в области  $524 \,\mathrm{cm}^{-1}$  приписывают изгибным колебаниям кислорода в мостике Ge-O-Ge монооксида германия [18]. Во время кратковременных отжигов пленки GeO в вакууме при  $T = 260, 290, 320^{\circ}$ С начинается его постепенное разложение, изменяющее состав исходной пленки. На это указывает повышение интенсивности анализируемой полосы ИК-поглощения (рис. 3, кривые 2-4), связанное с появлением в слое некоторого количества аморфного GeO<sub>2</sub>, коэффициент поглощения которого выше, чем у GeO(тв). Одновременно данная полоса плавно смещается в сторону больших волновых чисел, приближаясь к области 870 см<sup>-1</sup> — характеристической полосе ИК-поглощения стекловидного диоксида германия (рис. 3, спектр 5). Стоит отметить, что кратковременный отжиг пленки GeO при температуре < 260°C не приводил к изменению вида КРС- и ИК-спектров на рис. 2 (спектр I) и на рис. 3 (спектр I).

Спектр РФЭС 3d-электронов германия в пленке GeO содержит максимумы при энергиях 29.5, 31.1 и 32.8 эВ (рис. 4). Значение энергии связи наиболее интенсивного пика  $32.8 \pm 0.1$  эВ характерно для германия, связанного с четырьмя атомами кислорода в составе GeO<sub>2</sub> (тетраэдр GeO<sub>4</sub>) [19]. Пик со стороны меньших зна-



**Рис. 3.** ИК-спектры поглощения: 1 -исходной пленки GeO (~ 55 нм); после отжига пленки GeO:  $2 - 260^{\circ}$  С/6 мин,  $3 - 290^{\circ}$  С/4 мин,  $4 - 320^{\circ}$  С/4 мин, 5 -пленки аморфного GeO<sub>2</sub>.



**Рис. 4.** РФЭС-спектр атомного Ge3*d*-уровня в пленке GeO (~ 10 нм) на Si-подложке. Также показана деконволюция спектра на отдельные спектральные компоненты.

Физика и техника полупроводников, 2020, том 54, вып. 12



Рис. 5. Схематичное изображение тетраэдров, из которых состоит структура пленки GeO согласно модели случайных связей.

чений энергии связи  $\sim 31.1 \pm 0.1$  эВ можно приписать германию в составе стехиометрического оксида GeO (тетраэдр GeO<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub>) [19]. Кроме двух указанных пиков, в РФЭС-спектре имеется дополнительное плечо со стороны более низких значений энергии связи  $\sim 29.5 \pm 0.1$  эВ, которое относится к фазе германия (тетраэдр GeGe<sub>4</sub>).

# 4. Обсуждение результатов

Экспериментальные данные свидетельствуют в пользу того, что структура твердого монооксида германия ближе всего соответствует модели случайных связей (random bonding (RB) model), без формирования обнаруженных кластеров германия. В частности, в спектре КРС пленки GeO не выявлено колебательных мод, характерных для связей Ge-Ge в концентрации, достаточной для обнаружения (рис. 2, спектр 1). Прямое наблюдение структуры пленки GeO в электронном микроскопе подтвердило отсутствие в ней нанокластеров Ge. В ИК-спектре поглощения пленки GeO присутствует основная широкая полоса в области  $770 \,\mathrm{cm}^{-1}$  (рис. 3, спектр 1), связанная с валентными асимметричными колебаниями кислорода в мостике Ge-O-Ge. При отжигах пленки GeO полоса поглощения монотонно сдвигалась в сторону больших частот колебаний, повышая свою интенсивность (рис. 3). Это можно объяснить тем, что за счет декомпозиции монооксида германия происходит перегруппировка решетки твердого материала. При низких температурах (*T* < 400°C) диффузионный массоперенос в пленке GeO способен осуществляться только с помощью механизма трансляции оборванных вакантных связей между соседними атомами решетки, который типичен для стекол SiO<sub>2</sub> и GeO<sub>2</sub> [14]. Окружение вокруг атомов Ge постепенно изменяется, а значит, меняются и частоты колебаний. С ростом времени и температуры отжигов концентрация кислорода в одних областях приближается к стехиометрии GeO2 (это нанообласти матрицы GeO<sub>2</sub>), а в других — снижается до нуля (это Gе-нанокластеры). Монотонное смещение пика качественно свидетельствует в пользу модели RB. При температуре от 260°С и выше структура пленки GeO начинает трансформироваться в структуру, которую можно описать моделью случайных фаз (random mixture (RM) model). В случае полного распада пленка GeO будет

содержать кристаллическую фазу Ge и стеклообразную фазу GeO<sub>2</sub> с мольным соотношением 1:1 [20].

В рамках модели случайных связей структуру аморфного стехиометрического монооксида германия GeO<sub>x</sub> (x = 1) можно представить в виде сочлененных тетраэдров типа GeGe<sub>4</sub>, GeOGe<sub>3</sub>, GeO<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub>, GeO<sub>3</sub>Ge, GeO<sub>4</sub>, при этом атомы кислорода случайным образом распределены по объему матрицы (рис. 5). Функцию распределения тетраэдров GeO<sub>v</sub>Ge<sub>4-v</sub> (v = 0, 1, 2, 3, 4) в решетке GeO<sub>x</sub> (x = 1) можно задать уравнением, которое описывает вероятность распределения тетраэдров в субоксидах кремния для модели случайных связей [21]:

$$W(v, x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{v} \cdot \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{4-v} \cdot \frac{4!}{v!(4-v)!}.$$
 (1)

Таким образом, вероятность обнаружить в пленке GeO<sub>x</sub> (x = 1) тетраэдр GeGe<sub>4</sub> составляет  $\frac{1}{16}$  (6.25%), GeOGe<sub>3</sub> —  $\frac{4}{16}$  (25%), GeO<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub> —  $\frac{6}{16}$  (37.5%), GeO<sub>3</sub>Ge —  $\frac{4}{16}$  (25%), GeO<sub>4</sub> —  $\frac{1}{16}$  (6.25%).

Данные РФЭС частично подтверждают наши предположения о структуре GeO. Разложение спектра на отдельные компоненты показало, что доля чистого германия (6%) в пленке GeO точно соответствует модели RB (рис. 4). Доля тетраэдров GeO<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub> слегка превышает требуемое количество (42% вместо 37.5%). Доля диоксида германия (52%) значительно больше, чем в модели RB (6%). Это расхождение можно объяснить тем, что исследуемая пленка GeO при хранении на воздухе может окисляться до GeO<sub>2</sub> в приповерхностном слое (предположительно, до ~ 1-2 нм). Как известно, метод РФЭС собирает сигнал с верхнего слоя пленки толщиной ~ 3-5 нм, что и могло повлиять на полученные результаты. К сожалению, вследствие метастабильности пленки GeO невозможно было использовать ее травление ионами аргона, чтобы исследовать не только приповерхностную область. По-видимому, положение пика от германия в составе тетраэдра GeO3Ge близко к положению интенсивного пика GeO4, что не позволяет его разрешить. Тем не менее наличие весьма малого количества тетраэдров GeGe4 (по данным РФЭС) подтверждает данные спектроскопии КРС о том, что в исходных пленках GeO нет достаточно крупных кластеров германия. Наличие большого количества "промежуточных" связей (GeO2Ge2, а также, возможно, GeOGe<sub>3</sub> и GeO<sub>3</sub>Ge) свидетельствует в пользу модели случайных связей.

Согласно уравнению (1), с наибольшей вероятностью в решетке  $\text{GeO}_x$  (x = 1) можно обнаружить тетраэдры с конфигурацией GeO2Ge2. GeO3Ge, GeOGe3. По литературным данным, длина связей Ge-Ge в решетке GeO составляет  $\sim 3.23$  Å, а связи Ge-O  $\sim 1.92$  Å [13]. Из-за различия в длине сторон большая часть тетраэдров решетки GeO оказывается неправильной, сильно деформированной, с искаженными угловыми параметрами. Деформации жестко ориентированных ковалентных sp<sup>3</sup>-гибридных электронных орбиталей вызывают рост энергии внутренних напряжений атомной сетки. Это типично для материалов, чей базовый элемент решетки имеет низкую степень симметрии. При заполнении такими элементами пространства путем последовательных трансляций в формируемой сплошной атомной сетке GeO образуются большие полости, не заполненные этим веществом, либо для их заполнения возникнет сильная деформация тетраэдров. Этим можно объяснить неспособность твердого монооксида германия сохранять свою аморфную структуру при незначительных внешних воздействиях. Для высвобождения избыточной внутренней энергии он легко распадается на материалы с более устойчивым каркасом — Ge и GeO<sub>2</sub>, но при этом сохраняется тетраэдрическая структура.

# 5. Заключение

В работе проведено исследование структуры тонких пленок GeO стехиометрического состава с помощью оптических и электронно-микроскопических методов. Атомную структуру пленок монооксида германия можно описать моделью случайных связей. Установлена температура порога декомпозиции тонких пленок GeO, которая составляет  $\sim 260^{\circ}$ C. Наличие внутренних механических напряжений в атомной сетке GeO, выстроенной из некомпактных тетраэдров GeO<sub>2</sub>Ge<sub>2</sub>, GeO<sub>3</sub>Ge, GeOGe<sub>3</sub>, может приводить к его метастабильности.

#### Благодарности

Авторы благодарны А.Г. Черкову за проведение ВРЭМ-исследований и И.П. Просвирину за измерение РФЭС-спектров пленки GeO.

#### Финансирование работы

РФЭС исследования пленки GeO проводились при поддержке Российского научного фонда (грант № 18-49-08001). В части измерения спектров КРС работа поддержана Министерством образования и науки РФ (проект 2020-1902-01-058). Работа частично выполнена с использованием оборудования Центра коллективного пользования "Наноструктуры" Института физики полупроводников СО РАН и Центра коллективного пользования "Высокие технологии и аналитика наносистем" Новосибирского государственного университета.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

#### Список литературы

- [1] C.H. Cheng, A. Chin, F.S. Yeh. Symp. VLSI Technol., Dig. Tech. Pap. (Honolulu, Hawaii, 2010) p. 85.
- [2] V.A. Volodin, G.N. Kamaev, V.A. Gritsenko, A.A. Gismatulin, A. Chin, M. Vergnat. Appl. Phys. Lett., 114, 233104 (2019).
- [3] A.V. Shaposhnikov, T.V. Perevalov, V.A. Gritsenko, C.H. Cheng, A. Chin. Appl. Phys. Lett., 100, 243506 (2012).
- [4] V.A. Volodin, G.N. Kamaev, M. Vergnat. Phys. Status Solidi RRL, 14, 2000165 (2020).
- [5] И.В. Тананаев, М.Я. Шпирт. Химия германия (М., Химия, 1967) гл. 4, с. 102.
- [6] Н.А. Васютинский, Ю.И. Рысьева, Г.И. Петров, А.П. Сидоренко. Неорг. матер., 1 (7), 1057 (1965).
- [7] А.П. Мартыненко, В.С. Крюков, Б.В. Стрижков, К.Г. Марин. Неорг. матер., 9 (9), 1568 (1973).
- [8] Е.Б. Горохов, В.В. Грищенко. В сб.: Эллипсометрия: теория, методы, приложения (Новосибирск, Наука, 1987) с. 147.
- [9] K. Prabhakaran, F. Maeda, Y. Watanabe, T. Ogino. Appl. Phys. Lett., 76 (16), 2244 (2000).
- [10] И.Г. Стоянова, А.А. Тимофеев, А.Н. Зелянина, В.Н. Рыбаков, И.Ф. Анискин, З.А. Маслова, Н.М. Моисеева. Электрон. техн., сер. III, Микроэлектроника, 1, 71 (1972).
- [11] D.V. Sheglov, E.B. Gorokhov, V.A. Volodin, K.N. Astankova, A.V. Latyshev. Nanotechnology, 19 (24), 245302 (2008).
- [12] Д.А. Джишиашвили, В.В. Гобронидзе, З.В. Беришвили, З.Н. Шиолашвили, Г.А. Схиладзе, Л.Г. Сахвадзе. Тр. Междунар. конф. *"Современные информационные и электронные технологии"* (Одесса, Украина, 2005) с. 371.
- [13] S.G. Ellis. J. Appl. Phys., 28 (11), 1262 (1957).
- [14] Laser pulses theory, technology, and applications, ed. by I. Peshko (Rijeka, InTech., 2012) v. 13, p. 383.
- [15] В.В. Стрекалов. Автореф. маг. дис. (Новосибирск, Новосибирский гос. технический ун-т, 2014).
- [16] В.А. Володин, В.А. Гриценко, А. Chin. Письма ЖТФ, 44 (10), 37 (2018).
- [17] W. Sun, G. Zhong, C. Kubel, A.A. Jelle, C. Qian, L. Wang, M. Ebrahimi, L.M. Reyes, A.S. Helmy, G.A. Ozin. Angew. Chem. Int. Ed., 56, 6329 (2017).
- [18] M. Ardyanian, H. Rinnert, X. Devaux, M. Vergant. Appl. Phys. Lett., 89, 011902 (2006).
- [19] Y. Negishi, S. Nagao, Y. Nakamura, A. Nakajima. J. Appl. Phys., 88 (10), 6037 (2000).
- [20] K.N. Astankova, E.B. Gorokhov, I.A. Azarov, V.A. Volodin, A.V. Latyshev. Surfaces and Interfaces, 6, 56 (2017).
- [21] В.А. Гриценко. УФН, **178** (7), 727 (2008).

Редактор А.Н. Смирнов

# About the structure of germanium monoxide thin films

K.N. Astankova<sup>1</sup>, V.A. Volodin<sup>1,2</sup>, I.A. Azarov<sup>1,2</sup>

 <sup>1</sup> Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, 630090 Novosibirsk, Russia
<sup>2</sup> Novosibirsk State University, 630090 Novosibirsk, Russia

**Abstract** By means of optical (Raman spectroscopy, IR spectroscopy, XPS) and electron microscopic methods, it was found that the atomic structure of stoichiometric germanium monoxide films corresponds to the random bonding model, without the formation of germanium nanoclusters. This structure is metastable and transforms into a random mixture at a temperature higher than 260°C. The metastability of solid GeO may be related to the presence of internal mechanical stresses in the atomic network.